

Маршрут производства фотопреобразователей на основе тонких пленок халькогенидов

Хорошко В. В.

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск

Ключевые слова: Тонкие пленки, фотопреобразователь, физические характеристики, эффективность.

Аннотация: Приведён и обоснован маршрут производства тонкопленочных фотопреобразователей. Данный маршрут позволяет выполнить требования к качеству получаемых материалов конструкции Мо/поглощающая пленка/CdS/ZnO/Al-Ni.

Источник публикации: ПФМТ – 2016. – № 3(28). – С. 23-26.

Интернет-ссылка на статью:

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=pfmt&aperid=450&option_lang=rus

<http://www.mathnet.ru/links/f538761fb8a0836e974ac5a70540c920/pfmt450.pdf>